

ایجاد رسوب آلیاژی چهارجزئی Fe-Cr-Ni-Mo

محمد قربانی (دانشیار)

ابوالقاسم دولتی (دانشجوی دکتری)

دانشکده‌ی مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

در سال‌های اخیر، با توسعه‌ی صنایع الکترونیک و رایانه، پوشش‌های آلیاژی به عنوان لایه‌های نازک مغناطیسی استفاده‌ی وسیعی یافته‌اند در این زمینه، سیستم‌های آلیاژی با تعداد اجزاء بالاتر – نسبت به فلزات خالص – فیازمندی‌های عملی کسرتر و تری را تأمین می‌کند. این خواص علاوه بر خصوصیات حفاظتی، ترینیتی، نورشناختی (پتینکی)، و مقاومت در برابر سایش و خوردگی، نیازمندی‌های جدیدتر مانند حساسیت مغناطیسی، نیروی تحریک مغناطیسی و هدایت الکتریکی را نیز شامل می‌شود.

در تحقیقات انجام‌شده رفتار الکتروشیمیایی رسوب آلیاژ چهارجزئی Fe-Cr-Ni-Mo مطالعه شد. با توجه به محدودیت پتانسیل رسوب آلیاژ به روش کولن‌سنجدی دورانی (ولتاویری سیکلی)،^۱ منحنی پتانسیل - چگالی جریان پوشش آلیاژی به کمک منحنی‌های پتانسیومتری زمانی^۲ به دست آمد. همچنین با استفاده از منحنی‌های جریان - زمان - زمان به روش آمپرومتری زمانی^۳، سازوکار جوانه‌زنی و رشد رسوب آلیاژ چهارجزئی بررسی شد. بررسی‌ها نشان داده‌اند که رسوب آلیاژ چهارجزئی در پتانسیل ۱/۲۷ به وجود می‌آید و با کاندیتر شدن پتانسیل ترکیب شیمیایی رسوب آلیاژ تغییر می‌کند. با تغییر متغیرهای حمام، از جمله چگالی جریان و pH، می‌توان رسوب آلیاژی با ترکیب فولاد زنگنی با لایه‌های نازک مغناطیسی ایجاد کرد. سازوکار جوانه‌زنی رسوب آلیاژی در لیزر بالا به صورت لحظه‌یی انجام می‌شود و رسوبات به وجود آمده با ساختار سه‌بعدی و به صورت ذرات کروی رشد می‌کنند.

مقدمه

بر خواص و نوع کاربرد این پوشش‌ها بسیار مؤثرند. این پوشش‌ها برای اهداف ترینیتی، حفاظتی، مقاومت حرارتی، مقاومت مکانیکی، سختی و یا برای اهداف پایداری شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.^[۴,۵]

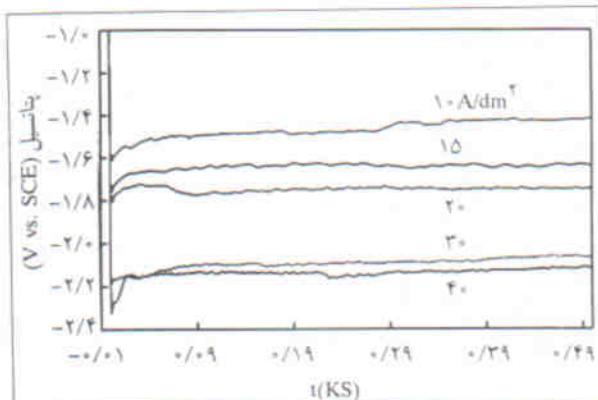
بنابراین می‌توان پوشش‌های آلیاژی ذکر شده را به دو گروه تقسیم کرد: در گروه اول پوشش‌های غنی از آهن قرار می‌گیرند که از نظر مقاومت در برابر خوردگی و انعطاف‌پذیری بسیار عالی‌اند. در این گروه ایجاد فولادهای زنگنی به صورت پوشش الکترونیکی مورد توجه است. در گروه دوم پوشش‌های پایه نیکل جای دارند که علاوه بر مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت حرارتی بالا، این پوشش‌ها به عنوان لایه‌های نازک مغناطیسی کاربرد دارند.^[۶,۷,۸]

در مطالعه‌ی حاضر، رفتار الکتروشیمیایی رسوب آلیاژ چهارجزئی Fe-Cr-Ni-Mo با استفاده از روش‌های کولن‌سنجدی دورانی، پتانسیومتری زمانی و آمپرومتری زمانی بررسی شد. به این ترتیب که امکان رسوب همزمان آلیاژ چهارجزئی با استفاده از کولن‌سنجدی دورانی، و سازوکار جوانه‌زنی و رشد رسوبات حاصل به کمک روش آمپرومتری زمانی مطالعه شد. برای رسوب همزمان اجزاء مذکور نیز سیتم کمپلکس‌کننده‌ی دوجزئی می‌ترات سدیم-اسید کربوکسیلیک مورد استفاده قرار گرفت. همچنین

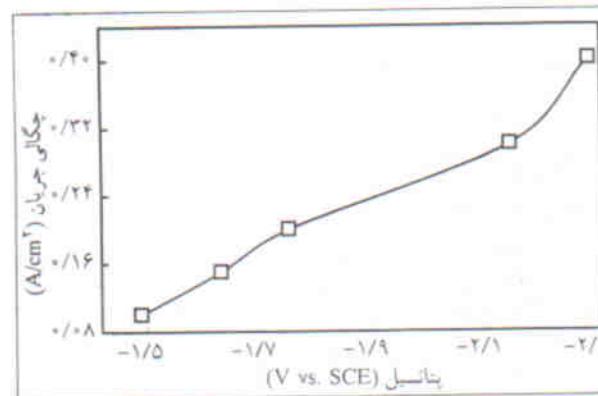
با توجه به توسعه‌ی صنایع مختلف در سال‌های اخیر و نیاز به تولید مواد جدید با خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی ویژه، استفاده از روش‌های اقتصادی و فناوری پیشرفته در تهیه آلیاژ‌های جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.^[۹] ایجاد رسوبات آلیاژی با روش‌های الکتروشیمیایی از جمله روش‌هایی است که به کمک آن می‌توان خواص و ساختار مناسبی به دست آورد.^[۱۰,۱۱] پوشش‌های آلیاژی حاوی کروم به علت قابلیت غیرفعال شدن (روتنی شدن) و سختی بالا همواره مورد توجه بوده‌اند.^[۱۲] در این رابطه، پوشش‌های آلیاژی مختلفی از کروم بررسی شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به رسوبات آلیاژی Cr, Fe-Cr-Ni و Fe-Cr اشاره کرد.

بسیاری از محققان پوشش‌های آلیاژی سه‌جزئی با میزان Fe-Cr-Ni با اراده‌ی عنوان رسوب آلیاژی با ترکیب مشابه فولاد زنگنی و با هدف افزایش مقاومت در برابر خوردگی بررسی کرده‌اند.^[۱۳,۱۴] پوشش سه‌جزئی مذکور با درصد کروم باین به عنوان لایه‌ی نازک مغناطیسی و به منظور افزایش مقاومت این پوشش‌ها در برابر خوردگی کاربرد دارند.^[۱۵] به طور کلی با تغییر متغیرهای حمام می‌توان رسوبات آلیاژی با ترکیب شیمیایی مختلف را به وجود آورد و به همین دلیل، این عوامل

ساختار رسب آلیاز چهارجزئی به وسیله میکروسکوپ الکترونی مطالعه شد.



شکل ۱. منحنی های پتانسیومتری زمانی رسب آلیاز با Fe-Cr-Ni-Mo با افزایش چگالی جریان.



شکل ۲. منحنی های پتانسیل - چگالی جریان رسب آلیاز چهارجزئی Fe-Cr-Ni-Mo

پتانسیل ناشی از جوانهزنی رسب آلیازی بر روی سطح کاتد مسی است. در آغاز جوانهزنی رسب آلیازی بر روی سطح مس به پتانسیل های کاتدی تر نیاز دارد که به تدریج، پس از ایجاد سطح جدید (رسوب آلیازی) جوانهزنی و رشد رسب بر روی ذرات آلیاز ادامه می یابد و درنتیجه پتانسیل ثابت تر می شود. با پوشیده شدن سطح از رسب آلیازی، پتانسیل ثابت می ماند و جوانهزنی و رشد رسب در مراحل متوالی ادامه می یابد. در هر چگالی جریان پتانسیل رسب در بالاتر رفتن چگالی جریان ایجاد پوشش، میزان کروم و مولیبدن در رسب آلیازی افزایش می یابد.

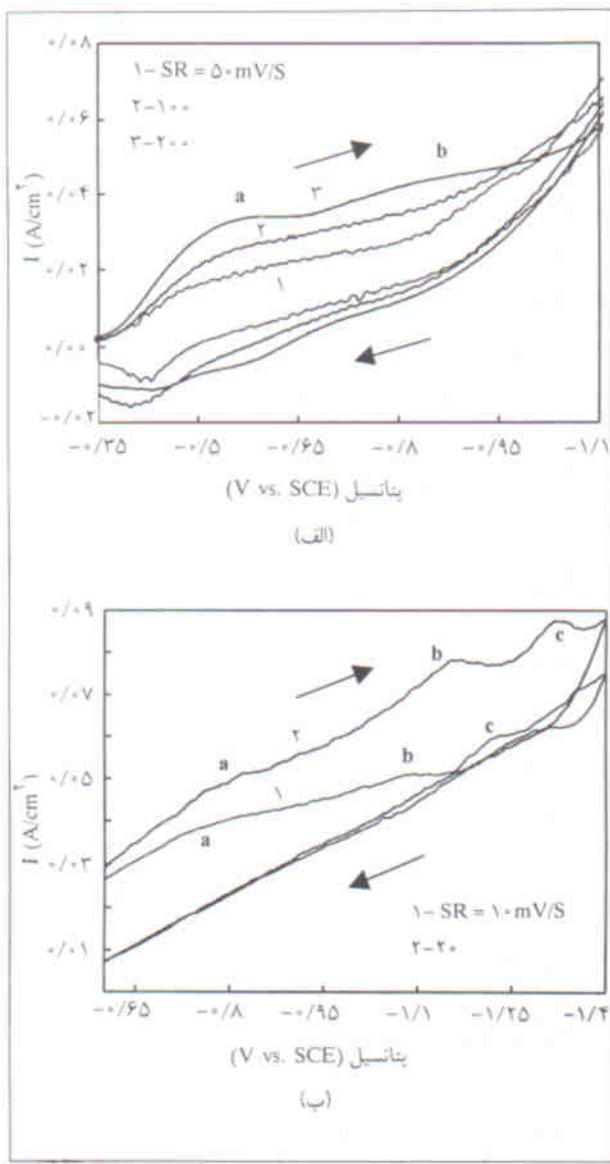
فرایند احیای اجزاء رسب آلیازی در منحنی های پتانسیل - چگالی جریان هر جزو پوشش Fe-Cr-Ni-Mo به کمک قانون فارادی از منحنی پتانسیل - چگالی جریان کلی آلیاز محاسبه و در شکل ۳ ارائه شده اند. با کاتدی ترشدن پتانسیل، چگالی جریان جزئی مولیبدن و درنتیجه سرعت احیای مولیبدن بیشتر می شود. چگالی

روش تحقیق
پوشش آلیاز چهارجزئی در یک سل مکعب مستطیل با حجم 100cc ایجاد شد. کاتد مشکل از یک ورق مسی به مساحت 2cm^2 بود که توسط یک غشاء سرامیکی از آند گرافیتی جدا می شود. سطح کاتد توسط استن چربی گیری و با سنباده هی 1000 و 4000 پولیش شد. پتانسیل رسب نسبت به الکترود استاندارد کالومل سنجیده شد و نیز پوشش ها به روش های پتانسیومتری زمانی و آمپرمتری زمانی ایجاد شدند. ترکیب شیمیایی حمام الکتروولیت، که براساس ترکیبات کلریدی تهیه شد، عبارت است از $4\text{M}/25\text{-}10/2\text{M}$: کلرید کروم، $3\text{M}/10\text{-}1/2\text{M}$: کلرید نیکل، $2\text{M}/10\text{-}1/2\text{M}$: کلرید آهن، $6\text{M}/2\text{-}4\text{M}$: مولیبدات سدیم، $1\text{M}/75\text{-}75/12\text{M}$: اسید فرمیک، $2\text{M}/75\text{-}75/17\text{M}$: کلرید آمونیم، $1\text{M}/12\text{-}12/17\text{M}$: بر مید پتانسیم و $6\text{M}/35\text{-}35/25\text{M}$: اسید بوریک.

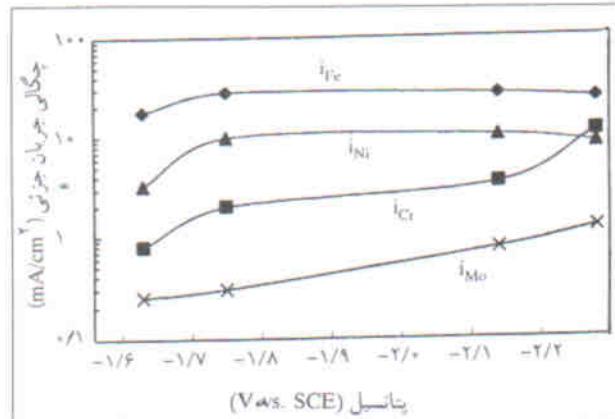
برای رسم و تحلیل منحنی ها از سیستم پتانسیومتری / گالوانوستات EG&G مدل ۲۷۲A و نرم افزار M27 استفاده می شود. منحنی های کولن سنجی دورانی نیز در سرعت جاروب پتانسیل مختلف رسم شدند. برای تهیه حمام الکتروولیت از انحلال مواد شیمیایی خالص در آب مقطر تهیه شده، که ابتدا در کلرور آمونیوم، اسید بوریک و نمک هادی حل شد و سپس محلول نهایی با افزودن مواد آلی سیترات سدیم و اسید کربوکسیلیک و نمک های کلرور آهن، کروم، نیکل و مولیبدات سدیم تهیه شد. pH محلول به طور متناسب توسط اسید کلریدریک در محدوده 2 - 4 تنظیم می شود و رسبورات در دمای 25°C در محلول ساکن به وجود می آیند. پوشش های آلیازی در محدوده $10\text{-}40\text{ A/dm}^2$ ایجاد شده و سپس توسط محلول $1\text{:}3$ اسید نیتریک و اسید کلریدریک حل شدند. سپس محلول رقیق شده هی حاوی اجزاء پوشش آلیازی به روش جذب اتمی (AAS) تجزیه شد. منحنی های چگالی جریان جزئی اجزاء رسب آلیازی به کمک قانون فارادی از منحنی پتانسیل - چگالی جریان رسب آلیازی محاسبه و رسم شده اند.

نتایج و بحث

منحنی های پتانسیومتری زمانی رسب آلیاز چهارجزئی Fe-Cr-Ni-Mo در شکل ۱ نشان داده شده است. چنان که مشاهده می شود، با افزایش چگالی جریان این منحنی ها به سمت پتانسیل های کاتدی تر منتقل می شوند. در تمام منحنی ها، مقدار پتانسیل پس از یک افت شدید، افزایش می یابد که کاتدی ترین



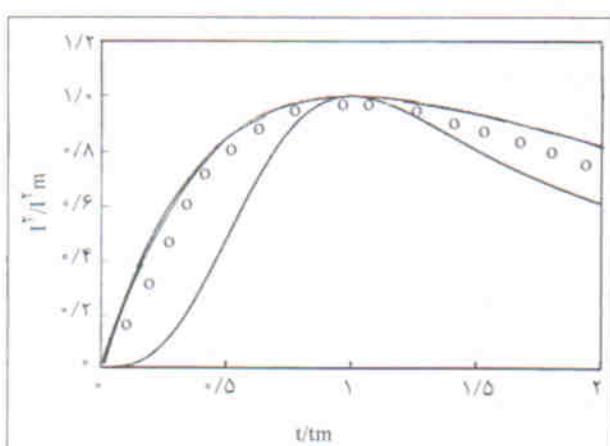
شکل ۳. منحنی های کولن سنجی دورانی رسب آلیاز Fe-Cr-Ni-Mo در محلول سیترات سدیم - اسید کربوکسیلیک.



شکل ۴. منحنی های پتانسیل - چگالی جریان جزئی Fe-Cr-Ni-Mo در محلول سیترات سدیم - اسید کربوکسیلیک.

جریان جزئی کروم از آغاز تا پتانسیل $-1/8V$ - شیب تندتری نسبت به محدوددهی پتانسیل $-1/8V$ تا $-2/2V$ نشان می دهد. به عبارت دیگر با افزایش پتانسیل کاتدی، سرعت احیای کروم افزایش می یابد که با تعییر شیب منحنی همراه است. چگالی جریان های جزئی نیکل و آهن ابتدا افزایش یافته و پس از رسیدن به پتانسیل $-1/8V$ - روند یکنواختی را طی می کنند. به طور کلی سرعت احیای کاتیون های فلزات Fe-Cr-Ni-Mo از تعییرات منحنی های قطبش⁴ کاتدی آنها تعیین می کند. نکته قابل توجه در این منحنی ها یکنواختی چگالی جریان جزئی آهن با کاتدی ترشدن پتانسیل است. در این حالت، چون سرعت احیای آهن تقریباً ثابت است می توان با افزایش پتانسیل کاتدی یا چگالی جریان و درنتیجه افزایش سرعت احیای کروم و مولیبدن، ترکیب رسب آلیاز را کنترل کرد.

منحنی های کولن سنجی دورانی در شکل ۴-الف نشان می دهند که با کاتدی ترشدن پتانسیل از $0/5V$ - احیای اجزاء شروع می شود. منحنی ها به صورت دورانی و براساس افزایش سرعت جاروب پتانسیل در محدوددهی $0/5V$ تا $2/0V$ رسم شده اند. مشاهده شده که افزایش سرعت جاروب پتانسیل منجر به افزایش تعداد پیک ها می شود که حاکی از تحت کنترل بودن سیستم انتشار⁵ است. در شکل ۴-الف و در محدوددهی پتانسیل $0/5V$ تا $-1/4V$ ، عددتاً سیستم احیای نیکل و آهن مشاهده می شود که به ترتیب با حروف a و b مشخص شده اند. با افزایش پتانسیل کاتدی میزان نیکل موجود در پوشش نیز اندکی افزایش می یابد. پیک های a و b در شکل ۴-ب به ترتیب معرف احیای دومرحله بی کروم از کاتیون کروم III به کروم II و سپس کروم II به کروم فلزی اند. پیک احیای مولیبدن در ناحیه احیای کروم ادغام شده که به دلیل تعییرات کم جریان قابل مشاهده نیست. در پتانسیل های کاتدی تراز $-1/2V$ - احیای کروم و مولیبدن نیز شروع می شود و رسب آلیاز چهارجزئی Fe-Cr-Ni-Mo به



شکل ۵. منحنی های آمپرومتری زمانی رسب آلیاز محلول Fe-Cr-Ni-Mo در محلول سیترات سدیم - اسید کربوکسیلیک

نرمال شده‌ی جریان بر حسب زمان برای رسوب آلیاز چهارجزنی در پتانسیل ۱/۴۷- به صورت نقاط دایره‌شکل دیده می‌شود. به منظور نشان دادن سازوکار جوانهزنی، منحنی‌های جوانهزنی لحظه‌ی و پیش‌روندۀ نیز با توجه به معادلات چارفکر^[۱۰,۱۱] رسم شده‌اند.

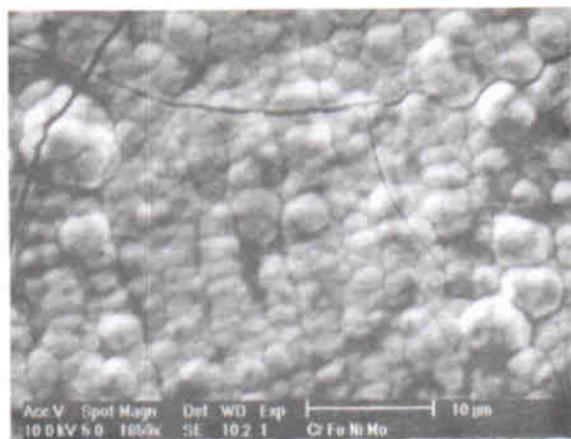
مشاهده می‌شود که نقاط رسوب آلیاز چهارجزنی به خوبی با منحنی جوانهزنی لحظه‌ی مطابقت دارد. در نتیجه سازوکار جوانهزنی رسوب آلیاز چهارجزنی تحت شرایط آلیاز با میزان کروم بیش از ۱۵درصد به صورت لحظه‌ی انجام می‌شود.

مشاهده‌ی ساختار رسوب آلیاز چهارجزنی با میکروسکوپ الکترونی (شکل ۶) نشان می‌دهد که رسوبات آلیازی به صورت ذرات کروی و سه‌بعدی رشد می‌کنند. رشد رسوبات کروی مناطق کروی متعددی را به وجود می‌آورد که مملو از ذرات کروی رسوبات آلیازی است. این ساختار حاکی از سیستم قوی جوانهزنی رسوبات کروی است. در ساختار میکروسکوپی مذکور، به علت کنترل pH سطح کاند در حین فرایند رسوب، هیچ‌گونه ذره‌ی هیدروکسیدی مشاهده نمی‌شود (شکل ۶-الف). با فراش زمان بیش، و بزرگ شدن مناطق کروی مذکور، رسوبات کروی نیز بزرگ‌تر می‌شوند (شکل ۶-ب).

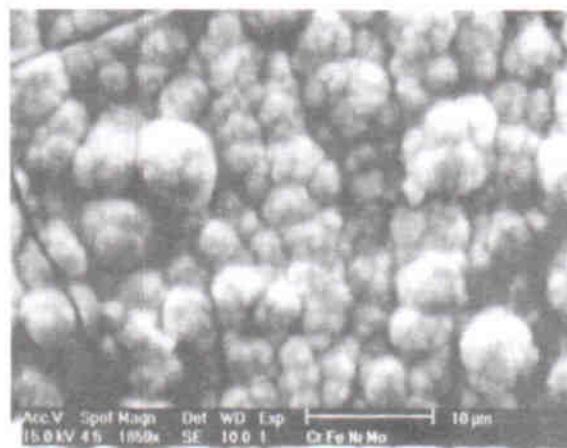
نتیجه‌گیری

منحنی‌های کولن‌ستجی دورانی نشان می‌دهند که با کاتدی ترشدن پتانسیل احیای اجزاء مختلف امکان پذیر می‌شود. رسوبات آلیاز چهارجزنی در پتانسیل‌های بیش از ۱/۲۷- به وجود آمده و با کاتدی ترشدن پتانسیل میزان حضور کروم و مولیبدن در پوشش آلیازی افزایش می‌یابد. سرعت احیای آهن نسبتاً ثابت است و در واقع فرایند احیای سایر اجزاء رسوب آلیازی را در کنترل خود دارد. همچنین بررسی‌های کولن‌ستجی دورانی مؤید کنترل رسوب در سیستم انتشار است. منحنی‌های آمپرومنتری زمانی نشانگر سازوکار جوانهزنی رسوب لحظه‌ی آلیاز چهارجزنی است. بررسی‌های میکروسکوپی الکترونی نشان می‌دهند که سازوکار رشد رسوبات آلیازی به صورت سه‌بعدی و به شکل ذرات کروی انجام می‌شود.

4. Harris T.M., Whitney G.M., J. Electroch. Soc., **142**, pp. 1031-1035 (1995).
5. Goldman O.T., Galvanotechink, **85**, p. 117 (1994).
6. Lin K.L., Hsu C.J., Chang, J. Mat. Eng. Perf., **1**, p. 359 (1992).
7. Crowther J.C., Renton S., Electroplating and Metal Finish., pp. 6-14 (1975).
8. Chisholm C.U., Electrodepôs. Surface Treat., pp. 367-393 (1973).
9. B.R. Scharifker, J. Mostany, P. Pardave, I. Gonzalez, J. Electroch. Soc., **146**(3), pp. 1005-1012 (1999).
10. B.R. Scharifker, Electrochimica Acta, **28**(7), pp. 879-889 (1983).



(الف) ۱ دققه یوشن



(ب) ۲۰ دققه یوشن

شکل ۶. ساختار میکروسکوپی الکترونی رسوب آلیاز - Fe-Cr-Ni-Mo در محلول سیترات سدیم - اسید کربوکسیلیک.

وجود می‌آید. در پتانسیل کنترل از ۱/۳۷- میزان کروم موجود به شدت کاهش می‌یابد. علامت a در شکل ۴-ب نشانگر پیک احیای آهن است.

سازوکار جوانهزنی و رشد رسوبات بدروش آمپرومنتری زمانی بررسی، و نمونه‌ی از تابع حاصله در شکل ۵ ارائه شده است. منحنی

پانوشت‌ها

1. cyclic voltammetry
2. chronopotentiometry
3. chronoamperometry
4. polarization
5. diffusion

منابع

1. Baudrangd D.W., Copr W., Metal Finish., pp. 33-34 (1991).
2. Hsieh A.K., Metal Finish., **91**, pp. 45-47 (1993).
3. Bracooman Erci W., Metals Handbook, **5**, pp. 270-273 (1994).